(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平4-348222

(43) 公開日 平成4年(1992) 12月3日

(51) Int. C 1.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 D 5/30

G 0 1 D 5/30 F

審査請求 未請求

(全4頁)

(21)出願番号

特願平3-121095

(71)出願人 000000033

旭化成工業株式会社

(22) 出願日

平成3年(1991)5月27日

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72) 発明者 小川 周一郎

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株

式会社内

(72) 発明者 林 善夫

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株

式会社内

(54) 【発明の名称】 塗布型光学式エンコーダ

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた め要約のデータは記録されません。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光透過率の変化バターンを熱あるいは 光を用いて記録することができる銀反射性薄膜を符号記 録部として用いている光学式エンコーダ

(19) 日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-348222

(43)公開日 平成4年(1992)12月3日

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01D 5/30

F 7617-2F

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号	特顧平3-121095	(71)出顧人			
(22)出廢日	平成3年(1991)5月27日		旭化成工業株式会社 大阪府大阪市北区営島浜1丁目2番6号		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72)発明者			
			静岡県富士市鮫島2番地の1	組化成工業	
			株式会社内		
		(72)発明者	林 善夫		
			静岡県富士市鮫島2番地の1	旭化成工業	
			株式会社内	•	
		ł			
	-				

(54)【発明の名称】 塗布型光学式エンコーダ

(57)【要約】

【目的】 簡便なプロセスを用いて、安価でかつ高分解 能な光学式エンコーダを提供する。

【構成】 平均粒径が100nm以下の銀微粒子と疎水 性パンダーからなる銀反射性薄膜にレーザ等の光や熱を 加えることにより鏡反射薄膜の透過率を高い分解能で変 化させることができることを利用し、本材料を光学式工 ンコーダの符号記録部として使用する。該銀組成物は遵 統塗布技術を用いて安価に製造することができる。

(2)

特開平4-348222

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光透過率の変化パターンを熱あるいは光 を用いて記録することができる銀反射性薄膜を符号記録 郎として用いている光学式エンコーダ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は回転角度、位置、移動 最、速度などの物理量を電気的な信号に変換できるエン コーダに関し、特に小量多品種への対応ができるような 分野や、高分解能が必要な分野等に適したエンコーダに 10 関する。

[0002]

【従来の技術】エンコーダは通常光学式エンコーダと磁 気式エンコーダに大別されており、現在エンコーダの約 8割は光学式エンコーダが使用されている。光学式エン コーダの符号記録部の材料としては現在ステンレス材、 ニッケル材、アクリル材、ガラス+クロム蒸着材、ガラ ス+写真乳剤が使用されている。ステンレス材、ニッケ ル材などは通常では分解能が数10μm程度であり精度 い。また、アクリル材やガラス+写真乳剤では基板上に 写真乳剤を塗布し、その後溶液を用いて化学的な処理を 行わなくてはならず、高精度ではあるが、製造工程が煩 雑になる欠点がある。また、ガラス+クロム蒸着材では 蒸着工程が入っているためにコスト高である。

【0003】最近は工作機器や一般産業機械の位置ぎめ などに代表されるように要求される精度は年々高まって おり、また、近年の傾向として大量小品種から小量多品 種へと移行が進んでいるので簡便に作製できる安価な符 **号記録部の材料が望まれている。**

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は少量多品種へ の対応ができるように簡便に作製でき、しかも安価であ り、かつ分解能が高い材料を提供しようとしたものであ る。又、本発明は連続生産が可能な低コストな製造方法 も併せて提供しようとしたものである。

【課題を解決するための手段】熱あるいは光を用いて光 透過率の変化パターンを記録することができる銀反射性 **薄膜を光学式エンコーダの符号記録部の材料として使用** することで上記課題を満足できることを見いだし、鋭意 研究の結果本発明を完成したものである。すなわち、本 発明は次の通りである。

【0006】透過率の変化パターンを熱あるいは光を用 いて記録することができる銀反射性薄膜を符号記録部と している光学式エンコーダ。本発明で用いられる銀反射 性薄膜は粒径が100 nm以下の銀微粒子を用いている ために高分解能を実現することができ、熱と光を用いて 間便に作製できる光学式エンコーダの符号記録部の材料 として使用することができる。熱のみあるいは光のみあ 50 法、あるいは塗布膜表面を熱・光・ガスなどを用いて表

るいは熱と光を両方用いて記録してもよい。

【0007】銀反射性薄膜の厚みは通常0.3~100 μ程度、好ましくは0.3~20μ程度であり、銀数粒 子はその表面近傍、即ち、表面から 0. 0 3 μ ないし 1. 0 μ 好ましくは 0. 0 5 μ ないし 0. 5 μ 程度の部 分に密に存在し、表面近傍以外にはなるべく少ないこと が重要である。このような銀反射性薄膜は有機銀塩と還 元剤と疎水性パインダーからなる強布膜の表面に鍛ある いは銀より貴な金属触媒核を形成させ、加熱することに より作製することができる。銀反射性薄膜の代表的なも のとして、特開平2-160582号公報、特開平3-5746 号公報、などに組成・作製法などが記載されて

2

【0008】このための有機銀塩としては、有機溶媒に 可溶あるいは不溶な低分子有機銀塩と高分子有機銀塩を 挙げることができる。低分子有機銀塩としては、酢酸 銀、クエン酸銀のようなカルポン酸の銀 塩、ベヘン酸 銀、ステアリン酸銀のような長鎖のカルボン酸の銀塩、 トリフルオロ酢酸銀、ペンタフルオロプロピオン酸銀な が悪く、精度の高い用途分野には使用することができな 20 どのフッ素を含有した脂肪族カルポン酸銀、フッ素を含 有した脂肪族カルボン酸銀のフッ素の一部が塩素に置換 されている脂肪族カルボン酸銀、スルホン酸やスルフィ ン酸の銀化合物、テノイルトリフルオロアセトン等のフ ッ素を含むキレート化合物から形成される銀キレート化 合物、チオカルバミン酸銀、ペンゾトリアゾール銀、サ ッカリン酸銀などの窒素含有化合物の銀塩などを挙げる ことができる。また、高分子有機銀塩としてはカルボン 酸銀含有高分子、高分子の主鎖や倒鎖に銀キレートを形 成している高分子を挙げることができる。還元剤として 30 好ましいのは、水酸基が立体的に阻害されているフェノ ール性還元剤である。疎水性パインダーとしては、有機 溶剤可溶の有機高分子である。有機溶剤可溶な有機高分 子として一例を挙げるならば、ポリメチルメタクリレー ト、ポリカーポネート、ポリスチレン、ポリピニールブ チラール、ポリウレタン、酢酸ピニルなど多く挙げるこ とができる。また、これらのモノマーを主成分とした共 重合体であってもいっこうに構わない。

> 【0009】通常は上記の有機銀塩と還元剤と疎水性パ インダーを有機溶媒に溶解あるいは分散させ、適当な基 板上に均一に塗布し、乾燥させる。必要があれば、機能 を向上させるために、写真でいうところの餌色剤、増感 色素、レベリング剤などの添加物を導入することができ る。この薄膜の表面に銀あるいは銀より貴な金属触媒核 を形成させ、加熱することにより、銀反射性薄膜を作製 することができる。

【0010】加熱条件としては銀反射性薄膜ができれば どのような条件であってもよいが通常は70~180 ℃、1秒~60分の範囲が選ばれる。銀あるいは銀より 貴な金属触媒核形成法をしては、無電解メッキの前処理

(3)

特開平4-348222

.3 面の有機銀塩を還元させて表面に銀触媒核を形成させる 方法などを用いることができる。

【0011】作製された銀反射性薄膜の反射率は通常2 0%~90%であり、透過率は通常10%以下である。 この透過率10%以下に透過をさまたげている層は銀反 射性薄膜の最も表面に近い銀微粒子の密に存在する反射 層である。この反射層の形成を妨げるか反射層を除去す れば透過率が高くなることがわかり、この銀反射性薄膜 を用いて透過型の光学式エンコーダを作製することがで きる。例えばレーザ、キセノンランプ等を用いて銀反射 10 性薄膜表面に照射させることにより、銀反射性薄膜の最 表面の銀微粒子を除去あるいは分散させることにより透 過率を変化させることができる。これは、銀微粒子が光 エネルギーを吸収し、熱を発生することにより反射層を 除去できると考えられる。このようにして透過型の変化 パターンを形成することができる。疎水性パインダー中 に分散された銀微粒子層は可視光よりも赤外光で透過率 は大きくなるので、信号検出法として赤外光の発光ダイ オードやレーザなどをもちいればより好ましいエンコー ダを作製することができる。このような材料を用いるこ 20 とにより、高精度の透過型の光学式エンコーダを作製す ることができ、符号検出部等の部品点数を減らすことが できる。

【0012】なお、有機銀塩の一部を感光性にすれば、 マスク露光等により予め、銀反射性薄膜形成時にパター ン形成することも可能である。また、露光の際の光量を 変えることによりある程度自由に透過率をコントロール することができるのでいろいろな物理量を電気的な2値 ディジタル信号以外にも多値ディジタル信号への変換も 可能であり、また、電気的アナログ信号への変換も可能 30 である。

【0013】本発明の銀反射性薄膜はフィルム等のフレ キシブルな基板上に形成することもできる(この形態を 銀反射性フィルムとする)ので、この場合は光学式エン コーダの符号記録部をどの様な形態にも簡単に成形する *

ヘプタフルオロ酪酸銀

2. 2-メチレンピス (4-エチル-6-t-プチルフェノール) 5 g 2ープタノン

ポリメチルメタクリレート

された後、平均孔径0.2 µmのフィルターを通した。こ の溶液は、小型アプリケーターによって乾燥後、4μm になるようにスリットを選択し、75μmの厚みのポリ エチレンテレフタレートフィルム上に均一に飲布し、温 度22℃、温度50%RHの条件で乾燥した。

【0017】次にこのフィルムは、遠元性雰囲気の中に 1時間程度保存し、表面に銀の触媒核を形成した。得ら れたサンプルを150℃で15分間加熱すると、表面層 に銀が折出して光沢層を有した。波長830nmでの反 射率は78.5%であり、濾過率は2.5%であった。

*ことができる。ディスク状、テープ状、カード状など様 々な形態をとることができる。ガラスあるいはポリカー ポネート基板やポリメタルメタクリレート基板などの透 明プラスチック基板に作製した銀反射性フィルムをはり つけて使用することができる。また、ガラス、プラスチ ック等の基板上に直接銀反射性薄膜を作製してそれ自身 を光学式エンコーダの符号記録部として使用することが できる。また、銀反射性薄膜を保護するために透明な保 護膜を銀反射性薄膜上に形成させてもよい。

【0014】このように作製した符号記録部を光源や受 光素子などからなる符号検出部、電子回路、入力軸およ び軸受などと組み合わせて光学式エンコーダを作製す る。また、ロータリーエンコーダの場合は、透過率変化 パターンを記録する前のディスク状符号記録部をあらか じめ入力軸あるいは軸受に取り付けておき、入力軸ある いは軸受を回転させながら、透過率の変化パターンを作 製することもできる。また、透過率の変化パターンを記 録する前のディスク状符号記録部をあらかじめモータ等 に取り付けておき、モータ等を回転させながら、透過率 の変化パターンを作製することもできる。また、モータ の回転子自身あるいはモータの回転軸に取り付けた円盤 などに銀反射性薄膜形成前駆体を塗布あるいは銀反射性 薄膜を張り付けた後、モータを回転させながら光あるい は熱を用いて透過率の変化パターンを作製することがで きる。この方法をとることにより、符号記録部を入力軸 あるいは軸受に取り付ける際の精密な位置合わせの手間 が省けるほか、スリットが不要になり、光学系の簡素化 を図ることができるなど工業的に有益であり、部品点数 を減らすことができる。

【0015】以下の実施例によって本発明をさらに詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定さ れるものではない。

[0016]

【実施例1】下記の成分からなる溶液を作成した。

10g

200g

20g

この溶液は、約15分かくはんすることによって均一化 40 又、銀微粒子は表面から0.1μの深さまでに密に存在 した。このフィルムを円盤状のポリカーポネート基板に 透明な接着剤を介してはりつけて、光学式エンコーダの 符号記録部を作製し、光学式ロータリエンコーダを作製 した。

> 【0018】次に830mmの発光波長を有する半導体 レーザ (ビーム径10μm、発光パワー15mW) を用 いて10μmピッチでかき込みテストを行った。レーザ が照射した箇所は透過率が75.6%へと変化した。一 回転あたり1万の正弦波が得られた。

50 [0019]

(4)

特開平4-348222

5

【実施例2】下記の成分からなる溶液を作成した。

トリフルオロ酢酸銀 13g 2. 2-メチレンピス (4-エチル-6-t-ブチルフェノール) 6 g 2-プタノン 220g トルエン 25g ポリピニルプチラール 20g

この溶液は、約1時間かくはんすることによって均一化 された後、平均孔1.5 µmのフィルターを通した。こ の溶液は、小型アプリケーターによって乾燥後、5.5 μmになるようにスリットを選択し、100μmの厚み 10 像核すなわちパラジウム核を形成した。次の水溶液に順 のポリエチレンテレフタレートフィルム上に均一に盤布*

(水溶液1)

アクチベータネオガント834 (日本セーリング社の商品名)

蒸留水

水酸化ナトリウム

(水溶液2)

リデューサーネオガントWA (日本セーリング社の商品名)

ホウ酸

蒸留水

得られたサンプルを150℃で60秒間加熱すると、表 面層に銀が折出して光沢層を有した。反射率は72.3 %であり、透過率は2. 4%であった。又銀微粒子は表 面から0. 15μの深さまでに密に存在した。

【0021】次に830nmの発光波長を有する半導体 レーザ (ピーム径1、0μm、発光パワー10mW) を 用いて1、0μmピッチでかき込みテストを行った。レ ーザが照射した箇所は透過率が78%へと変化した。こ のフィルムを透明なポリカーポネート基板に透明な接着 30 や軸受に接続してから作製することもできるので、軸合 剤を介してはりつけて、光学式エンコーダの符号記録部 を作製し、光学式リニアエンコーダを作製した。スケー

*し、温度22℃、湿度50%RHの条件で乾燥した。

【0020】次にこのフィルムは、日本セーリング社製 の無電解メッキ用の接触核形成法を用いて表面に金属現 次おのおの10秒間投資した後、水洗、風乾した。

6

40ml

956ml

3 g

5 m 1

5 g

950ml

ルピッチは 1. 0 μmで検出ヘッドからは 0. 1 μm周 期の正弦波信号が出力された。

[0022]

【発明の効果】連続塗布技術を用いているので大量に連 続生産が可能なため安価に製造可能であり、銀反射性薄 膜は基本的に粒径100nm以下の銀粒子を用いている ので高精度の機械的精度がいる分野での使用が可能な光 学式エンコーダである。また、符号記号部を予め入力軸 わせなどの精密な手間のかかる作業がなくなり、部品点 数も少なくなり非常に有効である。